

超大规模集成电路工艺原理 硅和砷化镓

作者：（美）甘地（Ghandi, S.K.）著；章熙康等译

出版社：北京：电子工业出版社

出版日期：1986

总页数：414

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179690.html>）查找全本
阅读方式

超大规模集成电路工艺原理 硅和砷化镓 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179690.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179690.html>

书名：超大规模集成电路工艺原理 硅和砷化镓